

(392) オープン・コイル・アニーラーにおける排ガス O_2 制御

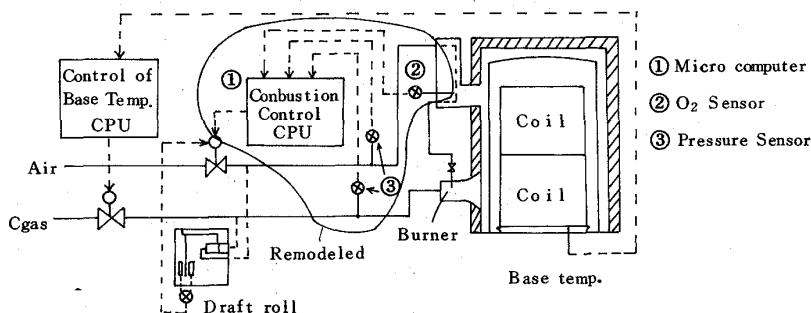
住友金属工業(株) 和歌山製鉄所 ○嶋谷康彦 石田幸男 若松真佐雄
住金システム開発 湯上良男

1. 緒言 オープン・コイル焼鉄炉の燃焼効率改善策として、排ガス中の O_2 濃度を一定に制御する簡便にして、低廉な O_2 制御方法を開発、設置した。実操業で効果をあげているので報告する。

2. 燃焼制御方法の比較

従来 (ドラフト・ロール方式)	改造後 (マイコン方式)
<ul style="list-style-type: none"> • Cガス、燃焼空気圧力比一定制御 ドラフトロール隔膜でCガス、空気の各圧力を比較し、バランスするまでCガス調節弁を駆動する。 (欠点) • 隔膜感性緩慢による圧力比変動が発生する。 • ガス発熱量、温度変化等の影響により燃焼効率が悪くなる。 	<ul style="list-style-type: none"> • O_2 制御 (Cガス流量 $\geq 70 \text{ N m}^3/\text{H}$) O_2 濃度一定制御を行なう。 • 流量比一定制御 (Cガス流量 $< 70 \text{ N m}^3/\text{H}$) O_2 センサーの検出時間遅れに対処する。 Cガス、空気のバーナー前圧力を検出し、マイコンにて、流量換算し、流量比率一定制御を行なう。

3. 制御構成

Fig. 1 O_2 Control System

4. 制御実例

(1) 加熱期 - 均熱初期

C ガス高流量域 ($70 \text{ N m}^3/\text{H}$ 以上) では、設定 O_2 濃度一定で燃焼制御する。Fig. 2 に、設定 O_2 濃度 1.5 % で制御している例を示す。

(2) 均熱中期以降

C ガス低流量域 ($70 \text{ N m}^3/\text{H}$ 未満) では、 C ガス、空気流量比率一定制御に切換える。 O_2 濃度は 1 ~ 3 % の範囲内の変動で、従来のドラフト・ロール制御に比べ低濃度である。

5. 結言

可動式小型炉であるオープン・コイル焼鉄炉個々に O_2 センサー、圧力発信器を設置し、マイコンによる排ガス中 O_2 濃度一定の燃焼制御を実用化した。本制御は、 C ガス、空気の背圧を制御の基礎としている。そのため弁開度検出による制御に比べ安定した制御が行なえる。また実操業においても約 5 % の C ガス節減効果をあげている。

マイコンの機能	
①燃焼制御	O_2 制御、流量比率一定制御切換
②状態監視、記録	O_2 濃度、 C ガス背圧、流量 エアー背圧、流量など
③調整保安機能	O_2 濃度検定、異常情報など

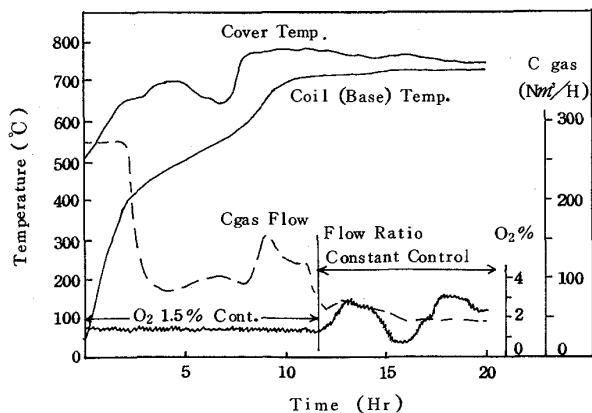


Fig. 2 Example of Real Operation